Requested Patent:

JP61105709A

Title:

MAGNETIC WRITE HEAD;

Abstracted Patent:

JP61105709;

**Publication Date:** 

1986-05-23;

Inventor(s):

NISHIKAWA EIJI; others: 04;

Applicant(s):

**FUJI XEROX CO LTD ;** 

**Application Number:** 

JP19840225922 19841029;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/127; G03G5/16; G03G19/00; G11B5/17; G11B5/31;

The second secon

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve the magnetic rite efficiency and reduce the energy and the man-hour by using one means as a heating element which heats a magnetic recording medium as well as a coil which generates a magnetic field for magnetization at the cooling time.

CONSTITUTION: When a current is flowed from an electrode layer 7 to a coil and heating resistance element 5 formed on an insulating layer 4 on a high- permeability member substrate 3, this element 5 generates heat, and a magnetic field in the vertical direction is generated in the substrate 3 because the element 5 is a concentric circle-shaped coil, but lines 12 of the magnetic force go in the surface inward direction of the recording medium by a high-permeability member 10 coating the element 5. When the recording medium is moved in the direction of an arrow (a) to pass the member 10, it is cooled quickly by the difference of heat conductivity, and magnetization by a slight magnetic flux is possible. Thus, a small current is flowed to the element 5 to perform heating and magnetization simultaneously, and the magnetic write capability is improved and the energy is reduced. A magnetic head is produced with the same man-hour as a heating head to reduce the man-hour.

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 105709

60 Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

→ 個公開 昭和61年(1986)5月23日

G 11 B 5/127 G 03 G 5/16 19/00

6647-5D 7381-2H 7015-2H※審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

磁気書込みヘッド

创特 頣 昭59-225922

@H: 昭59(1984)10月29日 願

3発 明 者 英

海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社海老名事

業所内

72発 明 渚 伊 丹 光 彦 海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社海老名事

業所内

砂発 明 者 木 本

史 俊

**海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社海老名事** 

業所内

の出 願 人 富士ゼロツクス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

衦

弭

Ш

砂代 理 人

弁理士 中村 智廣 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

磁気書込みヘッド

# 2. 特許請求の範囲

磁気書込みに当つて磁気記録媒体を加熱するた めの発熱素子とその冷却時に磁化するための磁界 を発生させる磁界発生用コイルとを共通化したと とを特徴とする磁気書込みヘツド。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

との発明は磁気記録媒体への磁気書き込みを行 なうヘッド、特に薄膜技術を用いて製作するのに 好適な磁気봘込みヘッドに関するものである。

### 〔従来の技術〕

従来、薄膜技術を用いた磁気ヘッドとして第8 図に示すような構造のものがある。との薄膜ヘツ ドは、高透磁率材(1)が図示のように導体(2)の回り を包み込むように高透磁率材(1)の層、電流1を流 すべき導体(2)の層、更に高透磁率材(1)の層という ように蒸着を繰り返して形成するが、磁路となる

上記高透磁率材(1)をしてそのように導体(2)の回り を包み込むようにしなければならないため、製造 が難かしくコスト高となり、しかも導体(2)はコイ ルのように多数回巻くことができないため、上記 導体(2)に電流Iを流して磁気書き込みに必要な5 00~1000(Oe)の磁界を得ようとすれば、小さ な電流では足りず、極めて大きな電流Ⅰが要求さ れ、装置も大がかりなものとなつてしまう。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明はこのように磁気書き込みに大きな電 流を必要とし、また製作も容易ではないという間 題を解決しようとするものである。

[ 問題点を解決するための手段及び作用 ]

この発明は、このため、磁気書き込みに要する 電流を小とするべく磁気書き込みの際に熱を印加 する発熱ヘッドと組み合わせるようにすると共に、 そのための発熱素子と磁界発生用のコイルとを共 通の構造とし、このコイル兼発熱抵抗累子1つに 電流を流せば磁気記録媒体を加熱と同時に磁化す ることができるようにしたものである。

( 実施例 )

以下、この発明の一実施例を図面に基づいて設。 明する。

第1 図及び第2 図はこの発明の一実施例を示す もので、磁気記録媒体として例えばCrO2 テープ のようなキューリー点が比較的低い面内磁化媒体 への磁気書き込みを行なう磁気書込みヘッドアレ イ装置に適用した場合である。

第1図において、(3) は高透磁率部材基板、(4) はその上に着膜した絶縁層、(5) は絶縁層(4)の上に形成した第2図に示すような同心円状のコイル兼発熱抵抗素子(5) は、この例では上述のように磁気消き込みを行うべき磁気間分離がある。これではよびのようにキューリー点が比較的低いもののため、その膜厚は約2、(6,0,0,1) 程度とされている。また、このコイル 拒免熱抵抗素子(5) は、後述もするように、それに電流を流すことによって磁気計込みに当つて磁気記録媒体に熱を印加するための発熱素子であると同時に、一旦そのようにして加熱されしかもその後冷却される磁気記録

(3)

抵抗素子(5)の上部を所定の範囲にわたつて覆う高 透磁率部材側は、その透磁率が前記高透磁率部材 基板(3)に比し高ければ、磁力線(2)のように磁気抵 抗の小さい方を通ろうとするのでその密度をより 大きくして磁束を磁気記録媒体の面内方向へ偏向 させることができる。従って、高透磁率部材(0)と しては高透磁率部材基板(3)よりも透磁率が高いも のを用いるのがよく、例えば1桁以上透磁率が高 いものが組ましい。

高透磁率部材100で獲われない絶縁層(8)上の残余の範囲には耐摩耗層(3)を着膜し、磁気構込みヘッド使用時に上記高透磁率部材100個において磁気記録媒体が相対的に矢印。方向に移動するときの保護層となるようにしている。

上述のように、 海膜技術を用いて発熱へツドと 磁気ヘッドを組み合わせた構造を有する磁気書込 みヘッドアレイ装置は、 高透磁率材を基板として 導体及び発熱抵抗兼用のコイル部材を着膜し、 更 にその上部を選択的に覆うよう高透磁率材を着膜 して得るととができる。 ・ 媒体部分に対してはそれを磁化するための磁界発 生用コイルをも兼ねている。

(6)は Cr による接着層、(7)はコイル兼発熱抵抗 累子(5)に電流を流すための電極として上記接着層 (6)の上に形成した Au による電極層、(8)はこの電 極層(7)上及びコイル 兼発熱抵抗素子(5)の中心部(9) を除いたそのコイル兼発熱抵抗素子(5)上に着膜し た絶縁膜で、この絶縁層(8)上には、更にコイル兼 発熱抵抗累子(5)の上部の位置においてそれを所定 の範囲にわたつて選択的に獲うよう極めて透磁率 の高い高透磁率部材間が着膜されている。この高 透磁率部材間の潜膜範囲に関しては、磁気記録媒 体への磁気書込みを行なう場合に、まず加熱し次 いで冷却し、そのときに磁界をかけるようにする が、その冷却時に端部川近傍に磁力線四で示すよ うな磁界が存在し得るよう例えばコイル兼発熱抵 抗素子(5)の中心部(9)の位置ぐらいまでを覆うよう にするのがよく、凶示の例では第8凶に示すよう **にコイル非発熱抵抗素子(5)の上部 6 割程度を覆う** ようにしている。また、このようにコイル兼発熱

(4)

上記実施例では、1例として、同心円状のコイル兼発熱抵抗素子(5)の材料として Taz N を用い、また高透磁率部材基板(3)化ついては 45 Ni 系のパーマロイで透磁率 μi が約 4,000 のものを、一方上部の高透磁率部材(101 Mo 含有の 78 Ni 系パーマロイで μi 40.000以上のものを、そして絶縁層(4)、絶縁層(8)としては Si Ozを用いてコイル兼発熱抵抗素子(5)の電極方向の長さが 100 μm、 幅が50 μmのものを作製した。製造は、磁気背込み時に熱を同時に印加するための発熱素子と磁界発生用のコイルが同一構成であるので、構造上、発熱ヘッド製造工程と変わらない工数により実現できる。

次に、上記構造の磁気費込みヘッドによる磁気 費込みについて説明する。

コイル兼発熱抵抗素子(5)に電流を流せば、数10 (mA) でとれは発熱し、かつコイルであるため高透磁率部材基板(3)に対して垂直方向に数 10 (0e) の磁界が発生するが、コイル兼発熱抵抗案子(5)上部を緩つている高透磁率部材100によつて磁界は磁

力線間のように第1図中磁気構込みヘッド上を失
印。方向に走行する磁気記録媒体の面内方向に向
くことになる。電流を電極層印からコイル兼発熱
抵抗素子切の中心部的へ向けて流せば、磁東の向
きは高透磁率部材間の上面側へ入るような方向と
なり、逆方向に電流を通じれば磁東の向きは上記
とは逆に高透磁率部材間の上面から出るような方向と
なり、がすれの場合にも、磁気構込みヘッド上では面内方向に向くことになる。このため、
面内磁化媒体例えば Cr O2 テープのようなものを、
矢印。方向への通過の際にその通過に伴つてまず
加熱し、次いでそれを冷却し同時にその冷却時期
にわずかな磁東によって磁化することができる。

すなわち、加熱された時、予め磁化された Cr 02 テープはキューリー点以上になると磁化を失 うが、この磁化を失った状態で冷却すればその冷 却時にはわずかな、例えば 30 (Oa)の磁束によっ ても残削磁化現像により大きな磁化を得ることが でき、このような熱磁気費込み方式による加熱と 磁化を、発熱素子と磁界発生用コイルを兼ねた上

**(**7)

は、加熱後それを迅速化冷却する冷却時間がかせげず、冷却された磁気記録媒体化対してコイル兼発熱抵抗案子(5)により発生された磁界を作用させるという状態を作ることができないのに対し、上述のように相対移動方向を矢印。の向きとし高透磁率部材値を後で通過するようにすれば、この後で通過する高透磁率部材値とその高透磁率部材値との手前の空間や耐摩耗層間などとの熱伝導率の差から高透磁率部材値上で素早く冷却するので、発熱が止まる前、つまり磁力線個の発生が止まる前のまだコイル兼発熱抵抗素子(5)により磁界が形成されている時期に迅速に冷却を行なつて前述の如くわずかな磁束による磁化が可能となる。

このように上記実施例の磁気書込みヘッドによれば、磁界発生用のコイルを兼ねた発熱素子による加熱作用によつて数10(mA)程度の小さな電流で磁気書き込みが可能となり、前記第3図で説明した海膜ヘッドのように大きな電流を必要としないので磁気帯込みの能率を向上でき、省エネルギーであるし、しかも、発熱業子と磁界発生用コイ

述のようなコイル兼発熱抵抗素子(5)に数10(mA)の小さな電流を流すことより同時に行なうことができる。従つて、磁気掛き込み能力を向上させることができ、省エネルギーを図ることができる。

また、磁気記録媒体の加熱後の冷却についても、 これを急速に冷却して磁気記録媒体が磁気書込み ヘンドを通過し去る前に上述のような熱磁気書込 み方式による磁化が行なえる期間を確保すること ができる。既述したように、上記構造の磁気瞥込 みヘンドを使用する際には方向性があつて、磁気 記録媒体は相対的に矢印。方向へ移動させるよう にし、高透磁率部材Mの方が後で通過するような 関係で使用される。もし、矢印。方向とは逆方向 の向きで通過させるようにした場合には、コイル 兼発熱抵抗累子(5)は、発熱累子であると同時に磁 界発生用コイルともなつているのであるから、発 熱中は前記磁力線四がでるものの、発熱を止めれ ばこれは同時に磁力額四の発生も停止する状態と なるため、磁気記録媒体が先に高透磁率部材100上 を通つて第1図中右方へ通過し去るような状態で

(8)

ルとは共通で同一構成であるから、製作もサーマ ルヘッド製作と同じ製造法を用い得、容易に高分 解能度のアレイが製作可能である。

上記磁気書込みヘッドは、例えばエンドレスペールト状の磁気記録媒体に対して多数列状に配設し、 画像信号に応じて電流を流して磁気帯込みを行い、 とれを磁気現像して用紙への転写を行なうような プリンタなどの用途に用いることができる。

なお、上記実施例では、磁気記録媒体としてCr 02 のようなキューリー点の比較的低いものを対象としているため、コイル兼発熱抵抗素子(5)の膜厚を約2000 Å程度としているが、もつと磁界が必要で高い温度が必要な磁気記録媒体を対象とする場合には、その膜厚をより厚くするようにして、かかる場合に適合するものを製作することができる。また、そのコイル兼発熱抵抗素子(5)の材料としては Ta2N を用いているが、これはその他 Ni・Cr 合金等を用いるようにしてもよい。

なおまた、上記実施例の磁気替込みヘッドにおける高透磁率部材基板(3)、上部の高透磁率部材

はパーマロイでなくフェライト系であつてもよく、 絶縁層(4)、絶縁層(8)は Si Oz でなくポリイミドの ような有機材料であつてもよい。

### (発明の効果)

以上のように、この発明は、磁気書込みに際し 熱を印加する発熱へツドと磁気へツドを組み合わ せ磁気書込みの能率を向上させることができるの で、省エネルギーが図れ、しかも発熱案子と磁界 発生用コイルが共通の構造であるので、発熱へツ ド製作と同じ製造法を用いることができ、構造上 その発熱へツド製造工程と変わらない工数により 磁気書込みへツドの製作を実現することもできる 等の特長を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の磁気書込みヘツ ドの断面図、第2図は同上面図、第3図は従来の 薄膜技術を用いた磁気ヘツドの構造図である。

〔符号説明〕

(3)……高透磁率部材基板

(5)……コイル兼発熱抵抗素子

(11)

(9)……コイル中心

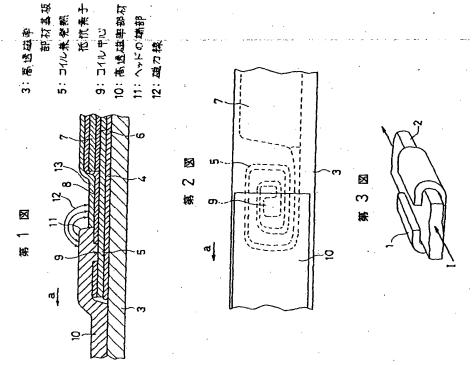
(10)……高透磁率部材

(日)……ヘツドの端

(12)……磁力線

(13)……耐摩耗房

特許出願人 富士ゼロックス株式会社 代理 人 弁理士 中 村 智 廣 同 同 成 瀬 映 キ



第1頁の続き									
@Int.Cl.4					識別記号			庁内整理番号	
	G	11 E	3 ;	5/17 5/31				6647—5D 7426—5D	
//	B B	41 3		3/16 5/26		101		8004-2C	•
	В	41 N	<i>1</i> :	5/26				7447—2H	
6	9発	明	者·	山	沢		亮	海老名市本郷2274番地	富士ゼロツクス株式会社海老名事
								業所内	•
6	<b>9</b> 発	明	者	高	橋	裕		IN C AIR THE STATE OF	富士ゼロツクス株式会社海老名事
								業所内	

### 99日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 105709

@Int\_CI\_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)5月23日

5/127 G 11 B G 03 G 5/16 19/00

6647-5D

7381-2H 7015-2H※審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

磁気書込みヘッド

创特 頤 昭59-225922

29出 願 昭59(1984)10月29日

⑫発 明 者 西 Ш

海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社海老名事

業所内

⑫発 明 者 伊 丹 光 彦

英

海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事

業所内

彻発 明 者 木 本 俊 史 海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社海老名事

業所内

②出 顖

富士ゼロツクス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

社

②代 理 人

弁理士 中村 智廣 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

磁気書込みヘッド

#### 2. 特許請求の範囲

磁気書込みに当つて磁気記録媒体を加熱するた めの発熱素子とその冷却時に磁化するための磁界 を発生させる磁界発生用コイルとを共通にしたと とを特徴とする磁気書込みヘツド。

8. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

との発明は磁気記録媒体への磁気鬱き込みを行 なうヘッド、特に薄膜技術を用いて製作するのに 好適な磁気售込みヘッドに関するものである。

〔従来の技術〕

従来、薄膜技術を用いた磁気ヘッドとして第8 図に示すような構造のものがある。この薄膜ヘツ ドは、高透磁率材(1)が図示のように導体(2)の回り を包み込むように高透磁率材(1)の層、電流1を流 すべき導体(2)の層、更に高透磁率材(1)の層という ように蒸着を繰り返して形成するが、磁路となる

上記高透磁率材(1)をしてそのように導体(2)の回り を包み込むようにしなければならないため、製造 が難かしくコスト高となり、しかも導体にはコイ ルのように多数回巻くことができないため、上記 導体(2)に電流 I を流して磁気書き込みに必要な 5 00~1000(Oe)の磁界を得ようとすれば、小さ な電流では足りず、極めて大きな電流「が要求さ れ、装置も大がかりなものとなつてしまう。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明はこのように磁気書き込みに大きな電 流を必要とし、また製作も容易ではないという問 題を解決しようとするものである。

[問題点を解決するための手段及び作用]

この発明は、このため、磁気割き込みに要する 電流を小とするべく磁気書き込みの際に熱を印加 する発熱ヘッドと組み合わせるようにすると共に、 そのための発熱業子と磁界発生用のコイルとを共 通の構造とし、このコイル兼発熱抵抗累子1つに 電流を流せば磁気記録媒体を加熱と同時に磁化す ることができるようにしたものである。